(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平7-509339

第7部門第1区分

(43)公表日 平成7年(1995)10月12日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI
H 0 5 B	33/10		6929 - 3 K	
C09K	11/06	Z	9280 - 4 H	
H 0 5 B	33/14		6929-3K	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平6-504320	(71)出願人 ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジ
(86) (22)出願日 平成5年(1993)7月26日	ー リミテッド
(85)翻訳文提出日 平成7年(1995)1月27日	イギリス国、ケンブリッジ シーピー1
(86)国際出願番号 PCT/GB93/01574	2 ジェーピー ステーション ロード 13
(87)国際公開番号 WO94/03031	(72)発明者 フレンド リチャード ヘンリー
(87)国際公開日 平成6年(1994)2月3日	イギリス国、ケンブリッジ エスピー3
(31)優先権主張番号 9215929.2	9エルジー パートン ロード 37
(32) 優先日 1992年 7 月27日	(72)発明者 ホルムズ アンドリュー ブルース
(33)優先権主張国 イギリス (GB)	イギリス国、ケンブリッジ シーピー2
(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE,	2エイエル ニュートン ロード 19
DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M	(74)代理人 弁理士 千葉 剛宏 (外1名)
C. NL. PT. SE), JP, KR, US	,
	最終頁に続く

(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス装置

(57)【要約】

エレクトロルミネッセンス装置は、陰極と陽極との間に配置した少なくとも2つの活性な半導体共役重合体発光層を有する。これらの層は、少なくとも2つの層の少なくとも一部がデバイスの発光帯域にあるよう配置する。

潜求の範囲

1.エレクトロルミネッセンス装置であって、

正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層と、

励起された際に亦 1 の改長の放射を発するよう遺択されたパンドギャップを有する半導体共役宣告体の亦 1 の際と

駐起された際に第2の放長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有する単導体共役重合体の第2の層と、

負の電荷担体を住入するための第2の電荷担体住入層と、

可記憶に対して電界をかけるのを可能とする手段とを備え、第1および第2の 簡のそれぞれの少なくとも一部が接接位の発光帯域に位置し、前記発光帯域は、 正および負の電荷担体が互いに結合して励起子を形成する接接値の循度領域にわ たって延在すると共に、前記励起子が放射活性をもって越衰する前に移動する距 他の幅特性を育し、これにより拡接値に対する電界の印加の際に、前記第1およ び第2の重合体層の両者がそのそれぞれの波及で放射を発することを特徴とする エレクトロルミネッセンス装置。

- 請求項!記載のエレクトロルミネッセンス装置において、発光帯域の幅が 200nm未満であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 3. 請求項1または2記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の 層が50nm未満の厚さを有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装 で
- 4. 請求項1または2記載のエレクトロルミネッセンス装置において、前記第 2の重合体層と前記第2の電荷担体注入層との間に半導体共役重合体の第3の層 があることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 5. 請求項4記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の層が50 nm未満の厚さを育することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 6. 請求項4または5記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の 億が、第2の電荷担体住入層に隣接するパリヤ層を構成することを特徴とするエ レクトロルミネッセンス装置。

のPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス数型。

- 14. 請求項1万至10のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の重合体層がポリ(アルキルチエニレン)から選択されることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 15. 時求項!!記載のエレクトロルミネッセンス装置において、共重合体が、 共重合体の限の形成の際の除去に対して実質的に安定な改質甚を組入れることに より起和した共重合体の所定割合のビニル基を有する共役ポリ(アリーレンビニ レン)共重合体であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 16、 請求項 1 記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第 1 の層が約 5 0 nmの厚さを有するMEHPPVの層であり、第 2 の層が 2 0 0 nm未満の 厚さを育するPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 17. 請求項16記載のエレクトロルミネッセンス装置において、約20 nmの厚さを有する、第2の層と第2の電荷担体注入層との間のパリヤ層を鍛えることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 18. 功求項1記級のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の層が約500nmの厚さを有するP3DTの層であり、第2の層が約100nmの厚さを有するPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 19. 請求項4、5、6または17のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の簡がPPVとPDMeOPVとの共重合体であることを特別とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 20.エレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、

正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層を設け、

前記電荷担体注入層の上に、第1の溶剤の溶液中において可溶性の重合体の第 1の層を付着させて第1の所定の厚さとし、

第2の溶剤の溶液中において前駆体の形態の重合体の第2の層を付着させて第

デバイスを熱処理し、これにより前駆体を不溶性であるその重合体へと変換し、 負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入層を付着させる工程を含み、 第1およご第2の層のそれぞれの少なくとも一部がデバイスの発光帯域に位置す

- 7. 請求項4、5または5のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の簡が発光性であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス
- 8. 請求項1乃至7のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の層と第1の電荷担体注入層との間に更なる重合体層があることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 9. 請求項1万至8のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第2の転荷担体住入層がカルンウムであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置
- Ⅰ 0. 財水項Ⅰ乃至9のいずれかに配載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の配荷担体注入階が、インジウム-酸化協であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 11. 請求項1万至10のいずれかに配較のエレクトロルミネッセンス装置に おいて、半導体共役宣合体が、ポリ(pーフェニレンピニレン)、ポリ(pーフェニレンピニレン)の置換誘導体、および当該重合体を含む共重合体よりなる群から選択されることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 12. 対水項1万至10のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置に おいて、第1の重合体層が、MEHPPV、ポリ(2-メトキシー5-(2-メ チルペンチロキシ)-1. 4-フェニレンピニレン)、ポリ(2-メトキシー5 -ペンチロキシー1. 4-フェニレンピニレン)、およびポリ(2-メトキシー 5-ドデシロキシー1. 4-フェニレンピニレン)よりなる群から選択されるポ リ(2. 5-ジアルコキシフェニレンーピニレン)であることを特徴とするエレ クトロルミネッセンス装置。
- | 3. 請求項 | 乃至 | 2のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第 2の整合体階が、次の式:



るよう第1および第2の所定の厚さを遊訳することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製造方法。

21. 請求項20記載の方法において、請求項1万至19のいずれかに記載の デバイスの要達に使用することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製 追方法。

明邮整

エレクトロルミネッセンス装置

発明の分野

この発明は、エレクトロルミネッセンス装置(electroluminescent devices) 特に発光層として共役重合体を有するこの種のエレクトロルミネッセンス装置 (デバイス)に関する。

発明の背景

本発明が関する種類のエレクトロルミネッセンス装置は、例えばPCT/W090/131 48号に記載されている。パロウズ (Burroughes) らによるネイチャー (Nature) (1990) 347. 539の記事およびブラウン (Braun) とヒーガー (Heeger) による アプライド フィジックス レターズ (Applied Physics Letters) (1991) 58. 1982 の配車も本即することができる。

これらの装置は、溶液加工技術を使用して大きな面積に渡って作製することができるため、大面積の平坦なパネルディスプレイとしての可能性を与えるものである。これらのエレクトロルミネッセンス装置 (EL) の基本的な構造は、2つの電極の間に挟持された重合体験を備えるものであり、電極の一方によって電子が進入され、もう一方によって正孔が住入される。

ネイチャーは(Nature)の参考文献では、電荷住人電極の選択により電子および正孔の注入割合のバランスをとる重要性が認識されている。このような重合体については、電子の注入および転送の方が正孔の場合と比較して達成するのかより容易でないことは明らかであるが、このことは、アプライド フィジックスレターズ(Applied Physics Letters)接の起事に説明されているように、カルシウムのような低い仕事関数の金属を体極接点層として使用した場合に、デバイス効率が改良されるという事実によって示されている。ホトルミネセンスに関する研究から、このような重合体における励起子について、放射活性のない重要な経費チャンネル(non-radiative decay channel)は、消光部位として作用する

も2つの共役重合体暦を校復し、一方が他方に対して有害な効果を与えることな く同時に励起させて放射を発出する必要があることを突き止めた。

非役重合体の2つの簡を用いて作製したエレクトロルミネッセンス袋値を開示するスミトモのEP-A-0443861号を参照する。この装置(デバイス)では、一方の間のみが励起されて放射を発出し、他方の層は光発光層への電荷の転送を増強するための電荷転送層として使用されている。

発明の要旨

本発明の1つの面によれば、正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層と、助起された際に第1の被長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有する半導体共役重合体の第1の層と、励起された際に第2の被長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有する半導体共役重合体の第2の層と、負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入層と、前起層に対して電界をかけることを可能とする手段とを備え、第1および第2の層のそれぞれの少なくとも一部がデバイスの発光帯域に位置し、前起発光帯域は、正および負の電荷担体が互いに結合して励起子を形成するデバイスの頑強値域にわたって延在すると共に、前起励起子が放射活性をもって越衰する前に移動する距離の幅特性を有し、これによりデバイスに対する電界の印加の際に、前起第1および第2の重合体層の両者がそのそれぞれの成長で放射を発することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置が提供される。

前記したように、共役重合体に関して既に公開された研究からは、複数の層を 使用して発した放射の色を制御するのが可能であることは、容易に明らかではな い。

本発明者らは、励起子の放射活性な威寒を介して光が発出される発光帯域を画成するのか可能であることを見出した。この帯域は、励起子が形成されるデバイスの抓接関域に起因する幅を有し、これは励起子の拡散特性にも関連する。発光帯域の幅は、抓接関域のものと略同一とすることができるか、またはそれを越えるものとすることができ、この場合は放射活性をもって威寒する前に励起子がそこから位散する。従って、第1および第2の層の両者がこの特益的な幅内にある

帯で欠陥への励起子の拡放によるものであることが特定されている。金属注入電低は多くの欠陥状態を与え得るものであり、発光(重合体)層とカルシウム(電筋)層との間に付加的な暦を導入することにより、効率を実質的に向上させることができる。このためには、ポリ(メチルメタクリレート)PMMAマトリックス中の分子半導体、2 − (4 −ピフェニル)−5 − (4 −tert − ブチルフェニル) −1, 3, 4 − オキサジアゾール(ブチルPBD)が使用されている。この暦は、金属接点への励起子の移動を防止すると共に、電子の住入を増強するよう働くものである。これに関連して、「共役重合体に基く発光ダイオード:色および効率の制御」、ピー、エル、バーン(P. L. Burn)、エー、ビー、ホームズ(A. B. Holoes)、エー、クラフト(A. Kraft)、アー、アール、ブラウン(A. R. Brown)、ディー、ディー、シー、ブラッドレイ(D. D. C. Bradley)およびアール、エイチ、フンレド(R. H. Friend)、シンポジウムエヌ(N)、エムアールエス(MRS) 秋季総会、ポストン、1991年12月、エムアールエス(MRS)シンポジウム講事時、247、647-654(1992)を参照することができる。

例えば、PCT/W092/03490号に記載されているように(この内容を参考によりここに提用する)、PPVはモのバンドギャップを関節するために化学的に改変することができる。例えば、ポリ(2、5ージアルコキシフェニレンピニレン)は、PPVに対して0、4 e V程度レッドシフトする。PPVとポリ(2、5ージメトキシーpーフェニレンピニレン)、PDMeOPVとの共重合体により、バンドギャップの情密な調整(fine-tuning)が可能となる。更に、前駆体残留性差(precursor leaving-groups)の割削した除去により、PPVの場合に対するギャップのレッドおよびブルーシフトの両者が可能となるが、この中、後者は、非共没差の存在による領に沿う共役が中断することによって達成される。

従って今日まで、共収重合体を使用してエレクトロルミネッセンス装置から発せられた光の色に対して、手にすることのできる制御の量は限定されたままである。 本発明は、より広い範囲のカラー発光を有するエレクトロルミネッセンス装置を提供することを意図するものである。

共役重合体層を使用するエレクトロルミネッセンス装置ではこれは未だ連成されておらず、単純な事項ではないが、その理由として、本発明者らは、少なくと

部分を有することを簡実にすることにより、励起子は両者の層に存在することとなり、第1および第2の層から放射が生起することとなる。この効果はここに設明する実験から正に明瞭に確認し得るものであるが、実際の観察を支持すべく庭開し得る異なる理論がある。ここに説明する1つの理論は、励起子についての特徴的な拡散長さにより発光帯域の臨界的な幅が決定されるというものであるが、他の可能性もある。従って、本発明者らは、少なくとも2つの層が発光帯域内の部分を有するよう重合体層の厚さを選択することにより、多層エレクトロルミネッセンス装置の性質を制御できることを特定した。1つの画では、この発明は、異なるバンドギャップを有する茂つかの重合体層の使用に関し、ここで層の厚さは発光帯域より小さいか、またはこれと対比し得るよう選択するものとする。この結果、2以上の層で励起子が生じ、このことから2以上の層から光が発する。次いで、これにより、1つの層を用いて達成できるより広いスペクトル範囲を有する光が発せられる。これにより(必要に応じてカラーフィルターを共に用いて)自色光器の製造が可能となり得る。

観察された効果の奥座にある理論がどのようなものであれ、実験的な延携は、発光帯域の幅が50nm程度のものであるという効果に至る管である。従って、好適な態味では、第1の順は50nm未満の厚さを有するものとする。勿論、発出する放射の必要な色に応じて、2以上のこの種の層を設けることができる。一般的に書うと、発光帯域は200nm未満の幅に渡って延在し得るが、これは重合体階および電荷担体住入層の性状に依存する。

電荷担体注入層に対する発光帯核の配置は、重合体層内の電子および正孔の移動度および注入機能に依存し、後記するモデルを使用してそれぞれの特定の場合について決定することができる。

1 つの感像では、前記第2の重合体層と前記第2の電荷担体往入層との間に半導体共役重合体の第3の層があるものとし、第3の重合体層の厚さは50 nm未満とする。発光帯域は、2つの層の一部、一方の層の一部と他方の層の全部、または2つの層の一部と他の層の全部を含むことができる。

エレクトロルミネッセンス装置は、必ずしも電界発光性ではないが、その代り にパリヤ暦として機能する、第2の電荷担体注入階に関接する共役重合体の付加 的な暦を備えることができる。

好ましくは、第2の電荷担体注入層はカルシウムとし、第1の電荷担体注入層はガラス基体上に被覆されたインジウムー酸化锅とする。

ここで使用する「共役重合体」という用語は、主領が完全に共役し、頭の長さ に沿って延長されたパイ分子軌道を有するか、または契賀的に共役するが、主領 に沿って極々の位置で無作為にもしくは規則的に共役が中断される重合体を示す ものである。その範囲には、ホモ重合体および共重合体が包含される。本発明は、 薄いエレクトロルミネッセンスフィルムを形成し得るいずれの共役重合体も利用 することができる。

特に、好適な共役重合体には、ポリ(pーフェニレンビニレン)PPVおよび 当該重合体を含む共重合体が包含される。それぞれの層に対して使用される重合 体の好適な特徴としては、酸素、湿分および昇温した温度に対する露星に対して 安定であるべきであり、下部層に対する良好な接着性、熱およびストレスにより 誘導される亀裂に対する良好な抵抗性、収縮、膨調、再結晶化または他の形態変 化に対する良好な抵抗性を有するべきである。更に、重合体験は、例えば、高い 結晶化度および高い溶融温度によって、イオン/原子移動過程に対して弾力的で あるべきである。特に好道な重合体は、前記官及した文献、特にPCT/W090/13148 号(この内容を参考によりここに援用する)に記載されている。特に適切な重合 体は、ポリ (2. 5-ジアルコキシフェニレンビニレン) である。例として、M EHPPV、ポリ(2ーメトキシー5ー(2ーメチルペンチロキシ)-1. 4ー フェニレンビニレン)、ポリ(2-メトキシ-5-ペンチロキシ-1,4-フェ ニレンビニレン)、およびポリ(2-メトキシ-5-ドデシロキシー1.4-フ ェニレンピニレン)、または長い可溶化アルコキシ基、直鎖または分岐である少 なくとも1つのアルコキシ茲を有する他のポリ(2.5-ジアルコキシフェニレ ンピニレン) がある。他の適切な共役重合体はポリ(アルキルチエニレン)から 選択することもできる。1つの例はポリ(3-ドデシルチエニレン)である。

こともできる。

共役重合体の膜は、好ましくは次の式:

これらの代替的な項系も、フェニレン項に隣して前配した検索の1以上の選換 基を担待することができる。

(ii) それぞれのフェニレン環(または(i)に前記した他の代替的な環系)に関連するビニレン部分の数を増加させ、例えば次のような構造を与える:

$$+$$
 $CH = CH)_{\overline{y}}$

または共役重合体における電界発光の性質を維持する代替的な結合構成とすることもできる(式中、y は 2 、3 、4 、5 、6 、7 …を表す)。

ここでも同様に、環系は前記した種々の置換基を担持することができる。

これらの極々の異なるPPV誘導体は、異なる半導体エネルギーギャップを有 し得る。エレクトロルミネッセンス装置内での層の順序付けは、個々のバンドギャップによって影響される。層は、層間の境界で荷電の値提がないように順序付けすべきである。

本発明で使用するのに特に適切な他の重合体は、PCT/N092/03480号(この内容を参考によりここに提用する)に記載されている半導体共重合体である。好適な 悪様では、共重合体は共役ポリ(アリーレンビニレン)共重合体であり、共重合 体の板の形成の際の除去に対して実質的に安定な修飾基を含ませることにより総 和した一定割合の共重合体のビニル基を有するものである。総和したビニル基の 割合により共役の程度を調節し、これにより共重合体の半導体パンドギャップを 変類させる。 _CH=CH→

(式中、フェニレン環は、必要に応じてアルキル(好ましくはメチル)、アルコキシ(好ましくはメトキシまたはエトキシ)、または共役重合体における電界発光の性質を維持する他のいずれかの虚偽器からそれぞれ独立に選択される!以上の虚換器を担持し得る)のポリ(p-フェニレンビニレン) [PPV] の限とす

その歴後された誘導体を含むポリ(アリーレンピニレン)のいずれか、またはポリ(アリーレン)のいずれかも適切である。この明知審全体に放って、「アリーレン」という用語は、ヘテロアリーレン並びに融合環構造を含む1以上の環構造を組入れたアリーレンを含む全ての機類のアリーレンをその範囲に包含することを意図する。

ポリ (pーフェニレンビニレン) から誘導される他の共役重合体も、本売明の エレクトロルミネッセンス装置における重合体限として使用するのに適切である。 この種の誘導体の典型的な例は、次のようにして誘導される重合体である:

(i) 式(l) のフェニレン環を融合環系により産換する、例えば、フェニレン環をアントラセンまたはナフタレン環系により産換して、例えば、次のような (別連を与える:

または共役重合体における電界発光の性質を推持する代替的な結合構成とする

好ましくは本発明で使用する重合体は、共役した形態へと実質的に変換される 応駆体として、または本質的に可容性の重合体として加工され得るものとする。 これに関連して、PCT/R090/13148号(この内容を参考によりここに援用する)を 参照することができる。

更に本発明によれば、エレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層を設け、前記電荷担体注入層の上に、第1の溶剤の溶液中の可溶性の重合体の第1の層を付着させて第1の所定の厚さとし、第2の溶剤の溶液中で前型体の形態の重合体の第2の層を付着させて第2の所定の厚さとし、デバイスを熱処理し、これにより前型体を不溶性であるその重合体へと変換し、負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入層を付着させる工程を含み、第1および第2の層のそれぞれの少なくとも一部がデバイスの発光帯域に位置するように第1および第2の所定の厚さを選択することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製造方法が提供される。

「エレクトロルミネッセンス装置の製造」と駆した関日付けで出願した本出願 人による同時係属中の出願(Page WhiteとFarrer Ref. 74148/VRD)(この内容 を参考によりここに提用する)を参照することができる。

本発明のより良い理解のために、またこれをどのように実施して効果をもたら すかを示すために、例として添付図面をここで参照するものとする。

図面の簡単な説明

図la、lbおよびlcは、a) PPV、b) PPVとPDMeOPVとの共 重合体、およびc) MEHPPVの化学構造を示す。

図2 aは、対数-対数目盛で4つのデバイスのそれぞれの電界の扱さに対する 電流密度を示す。

図2bは、導分目盤で電圧に対する電流密度を示す。

図3 a~3 dは、4 つのエレクトロルミネッセンス装置 l~ l Vの信道を概略的に示す。

図4は、(a)サンブル I、(b)サンブル I I、(c)サンブル I I I、 (d)サンブル I V、(e)単圏共血合体エレクトロルミネッセンス装置、(f) 小暦 PP Vエレクトロルミネッセンス装置の電界発光スペクトル(全て1のピーク発光に対して原際化しオフセットしたもの)、(g) ~(i) 重合体a、bおよびc自体の吸収スペクトルを示す。曲線gは重合体c) MEHPP Vに対応し、曲線hは重合体a) に対応し、曲線iは重合体b) に対応する。

好適な態体の説明

3 つの異なる半導体ポリ(アリーレンビニレン)を、この発明を説明するため に使用する。

- (a) (図 1 a) ポリ(p-フェニレンピニレン)、 $PPVを、メタノールに 可俗性のテトラヒドロチオフェニウム(THT)規留性助駆体重合体から加工した。<math>PPVは、約 2.5eVの<math>\pi-\pi*//2$ ドギャップを有する。
- (b) (図1b) PPVへのランダム前駆体共重合体と、メタノールに可能性であるボリ(2、5 ジメトキシーp フェニレンピニレン)、PDM e OPVとから共重合体を調整した。単量体の供給比率は9:1とした。この種の共重合体の合成は、例えば、ビー・バーン(P. Burn)らによりエムアールエス(MRS)、ボストン、1991年で提示され、マット・レス、ソック・シンプ(Mat. Res. Soc. Symp.) 1992 247. 647-65(で公開された「共役重合体に基くしED:色および効率の制御」と照された論文に記載されている。ここで使用する実験条件下で、熱変換の後に得られる重合体のバンドギャップは、ジアルコキシ重像フェニレンに隣接するビニル炭素における除去されていないメトキシ基の存在のために、PPVに対してブルーシフトする。この結果得られる共産合体は、約2、6 e Vのカーカメバンドギャップを有する。
- (c) (図1 c) 使用した第3の重合体は、ポリ(2 メトキシ-5 (2 エチルヘキシロキシ) 1、4 フェニレンビニレン)、MEHPPVである。 及いアルキル側須基のために、PPVのこの誘導体は可容性であり、クロロホルムから加工するものとした。これは約2、2 e Vの π - π *パンドギャップを有する。

PPVの丁円丁銭银性差前駆体および共重合体の両者は、溶剤の溶液でのスピンコートにより数度することのできる機類のものであり、乾燥させると安定な履

を形成し、この上に更なる層を載置することができる。これにより、一旦層を乾燥させたならば、付加的な重合体層の接続する付着により最初の層が除去されることがないため、多層構造の構成が可能となる。2つの丁HT残留性姦前駆体重合体はクロロホルムに不溶性であるが、メタノールには可溶性である。MEHPPVはクロロホルムに可溶性であるが、メタノールには不溶性である。この溶剤の差異により、MEHPPVの除去を伴うことなくMEHPPVの層の頂部上に前型体の層をスピンコートすることが可能となる(速もまた同じ)。かくして3つの異なる重合体により構成される多層構造を作製した。

共投重合体の多層デバイスを次のように構成した。インジウムー酸化傷(1T〇)接種したガラス基体をアセトンを用いて、その後にプロパンー2ーの1(オール)を用いて、両者とも超音被浴中で完全に清浄化した。重合体または前駆体の層(前起説明したように一方が他方の頂部上にあるものとする)をスピンコートすることにより多層構造を形成した。全ての層は要素を満たしたグローブボックス(〇」とH,〇の含有量:10ppm)内でスピンコートした(全ての接続する加工工程もこの中で行った)。重合体層の膜厚は、スピン速度および溶液機度の両者の調節によって次のように設定した:共重合体は20nm、MEHPPVは50nm、およびPPVは50nm以上。個々の重合体層および全体の重合体層の厚さは、デクタク11A表面輪郭湖定装置(Dektak IIA surface profiler)を用いて制定した。200℃で真空中(10-1トル)にて12時間サンプルを熱変換し、前型体重合体を変換した。カルシウム接点をサンブルの上に真空蒸着させ、サンブルを密封針止した。サンブルの面積は1mm²とした。ここでは4つの多層デバイス構造について検討した。視成の詳細を表1にまとめると共に図3a~3dに示す。

図3 a に示すデバイス 1 を形成するために、最初に共重合体(b)への前駆体を用いて 2 0 n mの厚さで(暦 2 1)、インジウムー酸化協核度ガラス基体 1 をスピンコートした。この暦を乾燥させた後、PPV (a)への前駆体を 2 3 0 n mの厚さで(暦 2 2)スピンコートにより截蔵し、乾燥させた。最後に、MEH PPV (c)の暦 2 3を5 0 n mの厚さでスピンコートにより截蔵した。暦 2 1 および 2 2はメタノールの俗液に截蔵し、暦 2 3はクロロホルムの宿産で較置し

た。その後にサンブルを熱処理し、魔21では共重合体へと、魔22ではPPV へと前駆体の熱変換を生起させた。最後に、魔23上にカルシウム接点2を真変 務費した。

図3 bに示すデバイス | I は次のように形成した。インジウムー酸化級被覆ガラス基体 | 上に、50 n mの厚さでMEHPPVの第1の層3 | をスピンコートし、これを乾燥させた後、PPV32への前駆体を50 n mの厚さでスピンコートし、乾燥させた。その後、共重合体33への前駆体を20 n mの厚さでスピンコートにより数置した。第1の層31はクロロホルムの溶液に酸置し、第2および第3の層32、33はメタノールの溶液に酸置した。デバイスを熱処理し、層32および33の前壁体をそれぞれ重合体PPVおよび共重合体へと熱要換した後、カルシウム核点2を層33の上に真空蒸着した。

図3 c に示すデバイス 1 1 1 は次のように形成した。インジウム一酸化ᡋ核質 ガラス基体 1 上に、共重合体への前駆体の第 1 の層 4 1 を 2 0 n mの厚さでスピンコートした。前駆体を乾燥させた。MEHPPVの第 2 の層 4 2 を 5 0 n mの厚さでスピンコートにより截産して依燥させた後、PPVへの前駆体の第 3 の層 4 3を 1 5 0 n mの厚さでスピンコートにより截置する。この層が乾燥した後に、共重合体への前駆体の第 4 の層 4 4 を 2 0 n mの厚さでスピンコートにより截置した。その後デバイスを熱処理し、前駆体をそのそれぞれの共役重合体へと熱変換し、層 4 4 の上にカルシウム接点 2 を真変麻着した。

図3 dに示すデバイス)Vは次のように形成した。インジウムー酸化既被種がテス基体上に、共重合体5 1 への前駆体を2 0 n mの厚さでスピンコートした。その後これを乾燥させた。 PPV 5 2 への前駆体を3 0 n mの厚さでスピンコートにより鉄置して乾燥させた後、共重合体5 3 への前駆体を2 0 n mの厚さでスピンコートにより戦置した。その後サンブルを熱処理し、第 3 の磨 5 3 上にカルンウム接点2 を真空蒸着した。

これらの構造において、カルシウム接点2は負の電荷但体を注入するための降極として働き、インジウム - 酸化既は正の電荷担体を注入するための隔極として働く。参照番号4は負の接点を示し、参照番号6は正の接点を示す。

デバイス 11、111および1Vにおいて、カルシウム接点2に隣接する層は、

然処理後に普通協制に不腐性である共重合体の層である。この層は、発光領域への電荷退体の注入を可能としながら、陰極を化学的攻撃から遮蔽するパリヤ層として作用する。共重合体のこの層は、反応性の陰極から放出された移動性のイオンの重合体層を介する拡散に低抗するようにも働く。更にこれは、強度、機械的剛性および高温における安定性をデバイスに与えるものでもある。更にこれは、必要な色や発光の高い効率のようなMEHPPVの望ましい性質を活用できるよう、可溶性の重合体(MEHPPV)を保障するものである。図1bに示したものに代えてバリヤ層として使用することのできる他の共役重合体または他の重合体には、PPVのメトキシ屋換前駆体重合体、ジメトキシPPV、ジメチルPPV、ポリアニリンおよび誘導体、ポリピニルカルパゾール、ジメチルPPVと他のいずれかのより高いパンドギャップの重合体との配合物がある。

前記説明したように、インジウムー酸化切抜覆ガラス基体はデバイスの機械と して働く一方、カルシウム接点2は降低として働く。これらにより、履を模切っ て電界をかけるのを可能とする手段がIR成される。

ケイスレイ(Keithley)230配原を用いて「TOに対して正のパイアスをかけることによりデバイスを駆動し、ケイスレイ「95人マルチメーターを用いて配流をモニターした。「TO基体を介して電界発光(EL)を観察した。一体化された光出力は、大面積の較正したシリコンフォトダイオードをフォトアンペアモードでモニターし、「MQの抵抗体に対する電圧としてフォト電流を測定した。スペクトル解像EL親定は、コデルグ(Coderg)PH「ダブルモノクロメーターとハママツR943-02光電子均倍管とを使用して行った。注入した電荷当り生成されたフォトとしてここで定義する内部量子効率は、約5cd/m゚のデバイス輝度で測定した。内部量子効率を計算する際は、ブラウン(Brown)らにより苦述された「合成金属(Synthetic Metals)」の1992年版の配率に記載されているように、ガラス基体による歴折の効果を考慮した。UV/可被吸収スペクトルは、シリカ番体上にスピンコートした重合体のサンブル上で、パーキン・エルマー(Perkin Einer)入9分光光度計を用いて記録した。

4つのデバイス構成は、赤〜貨/緑の色の晃光を示す。これらのデバイスについての電気的および光電的特性を表1、並びに図2a、2bおよび4に示す。要

1 Tは、1 T O 核点 1 から数字の順序で簡を示す。図 2 a および 2 b では、異なる厚さの組合せた重合体簡は異なる駆動電圧を与えるが、これらは電界に対する電流密度について汎用的な曲線を与えるよう目盤を付していることを乾配すべきである。図 2 b は、4 つのデバイスの電界電圧特性に対する電流密度を示す。図 4 は、標々のデバイスからの発光スペクトルを示す(スペクトルは、ピークの発光波長で等しいピーク高さを与えるようオフセットされ、標準化されたものである)。P P V および共重合体の単層デバイスからの発光スペクトルも示す。 3 つの重合体の吸収スペクトルも示すが(曲線 B、h、i)(1 のピークπーπ *吸収保数を与えるよう標準化した)、異なる光のパンドギャップを示している。

図2 a および2 b は、頃パイアスの下での電流密度は、当初電界によって決定されることを明らかに示す(個々の個の厚さの合計により割った印加電圧として計算した)。ピー、エル、パーン(P. L. Burn)らによる耐配参考文献で言及されたPPVおよびブチルPBD/PMMA層を用いて形成されたデバイスについて得られた結果と異なり、ここで検討したデバイスは重合体圏の間の界面における空間電荷の大きい蓄積を示さない。また、金属電極圏と接触する低合体についてのパンドギャップの小さな差異が、電荷住入のための関値電界に実質的に影響を与えることもない。

様々の構造は所定範囲の異なる発光色を与えるが、これらを解析することによ り、どの重合体層が励起子の放射活性減衰のための部位として作用しているがを 特定することができる。

根造」は、単一の重合体層、この場合はMEHPPVの発光スペクトル特性を 示すのみの構造であった。PPVまたは共重合体層で減衰する励起子からの発光 スペクトルに対する寄与はない。約2.35 eVのエネルギーでは発光がないた めであるが、これに対してPPVおよび共重合体の両者の発光スペクトルは、2. 35 eVで強い発光速度を有する。恐らくこのために、電子の往入がデバイスに おける制限過程となり、このため電子および正孔が電子住入カルシウム接点2に 関接する再結合併域で出会うこととなる。MEHPPV層で形成された励起子が、 より大きいパンドギャップを有する他の重合体層へと移動するのは好ましくない。 同じ接換によって、PPV層からの発光スペクトルに対する奇与が何らないこと

作動し、電子-正孔領接を伴って励起子を形成し、これがその後放射活性をもって減乏し得る。 幾つかの重合体の層の導入に伴う電流密度-電界の強さの大きな 変化はないため、恐らく、これらの層の間の界面における空間電荷の審接に帰着 する電荷の針じ込めは殆どまたは全くない。よって、内部電界の変更は殆どなく、 電荷は入および電荷移動の条件は、類似するバンドギャップを有する幾つかの重 合体の層の存在によってそれ役別器を受けない。

構造 | 1~1 Vでは、機つかの重合体層における発光は、50 nmを越える合計の厚さの発光帯域で収察することができる。この広い発光帯域を生じさせる移動性の分子性を同定するのは興味深い。移動性の分子性の2つの核抗は、(i) 電荷担体および(ii)中性励起子である。これらの荷種した分子性および中性の分子性の挙動に応じて、広い電子一正孔師接帯域が狭小であるものの、励起子の位散が広い発光帯域を生成するよう作用する限界からの範囲における挙動が見られるのを期待することができる。

従って、エレクトロルミネッセンス装置内における鉄役型合体の層の正確な厚さおよび配置を、ここに説明するモデルを参照して、重合体パンドギャップ、重合体における電子ー正孔移動度、および励起拡散の寿命に関する値を知ることから確認することができる。最初に2つの単純なモデルによってこれらの事例を既以し、2つの機構によって生ずる幅の見積りを与えるものとする。

(1) 電子-正孔// 技帯域の幅

電子-正孔循環がクーロン引力によって媒介され、単径 r 循環 (r......) の球体内で生起するものとし、この引力は熱エネルギーを越えると考えよう。すると:

は、この層では電子一正孔の加強(electron-hole capture)が生起しておらず、このため電界の影響下で電子はMEHPPV層を介してPPV層へと移動しないことを示している。共立合体およびPPV層は、正孔伝送層として作用している。 発光スペクトルは、写くべきことに、熱変換過程はMEHPPVに損傷を与えず、またはこれを変化させないことも示している。

構造] 」は構造] と同一の重合体層の組合せを有するが、他の様式で構成されたものである。このデバイスの発光スペクトルは、発光は 1.55 e V未換から 2.5 e Vを越えて広い。1.75 e Vでは、PPVおよび共重合体の両者は無視し得る発光であるが、サンプル | 1の発光はなおピーク発光の15%を越えており、これはMEHPPV層に局在する励起子の放射活性の検弦による筈である。同様に、2.35 e VではMEHPPVの発光はゼロであるが、サンブル] 」の発光は、このサンブルについてのピーク発光のなお30%を越えているため、このエネルギーにおける発光は共重合体またはPPV層に局在する励起子の検索による。従って、このデバイスは、明らかに | を越える重合体層から発光する共復重合体デバイスの例である。複々の重合体層における励起子の発生の性伏は後に19回する。

構造111は、構造11の場合と低めて類似する発光スペクトルを有する。従って、このデバイスの発光は、前記説明したのと同じ理由により、MEHPPV 暦およびPPVまたは共重合体層の少なくとも!つに局在する動起子の滅衰によって影響される。付加的な共重合体層は、発光スペクトルに対しては無視し得る効果を有するものであると考えられ、1TOに隣接する付加的な共重合体層には 励起子は実際に局在しないと推定される。このデバイスも、MEHPPVが他の 暦によって両方の接点から分離されているために、重合体多層デバイスの塊質の中で励起子の減衰が生起する例である。

構造 I Vは、PPV層および共重合体層の両者からの寄与のある発光スペクトルを有する。発光スペクトルは、2.07、2.26および2.39 e Vでフォノン構造を示すが、これは共重合体におけるよりも明瞭であるにも拘らず、PPVの場合より明白なものではない。

これらのデバイスは負および正の電極における電子および正孔の注入によって

和対誘電率 € , について約4の値をとるとすると、窒腐ではおよそ 「・・・・・・ ≈ ! 4 nmとなる。デバイスを介する電荷のドリフトについての単純なモデルから、 界面における担体転送のバリヤの非存在下では、正および負の電荷担体の空間電 荷密度は低く、電子一正孔値接帯域の幅は、例 i 1 ~ 1 Vで使用した重合体層の 厚さの範囲にあるとモデル化できる。電流密度 j および担体移動度 μの電界下で は、担体密度 p は次の式によって与えられる:

j=1 m A / c m^1 および F=1 0 $^{\circ}$ V / m の典型的な F / / / スの動作値をとり、大半の類似する共役重合体において観察されているように、移動度 $\mu=1$ 0 $^{\circ}$ c m^2 / / V s e c と 仮定すると、 p 型の担体は担体密度 p=6. 2×1 0 $^{\circ}$ m $^{\circ}$ を与える。これは約 | | | 2 0 n m の担体 - 担体分離を与えるものである。

$$W_{c-h} = \frac{\mu_n}{(\mu_n + \mu_p)p\sigma} = \frac{\mu_n \mu_p cF}{(\mu_n + \mu_p)j\sigma} = \frac{\mu_n}{(\mu_n + \mu_p)pr_{capcare}^2}$$

ここでの笛を使用し、前起見替った正孔の移動度に基き、かつ等しい電子および 正孔の移動度を仮定すると、およそW.-。 ~4000nmの値となることが分る。 この幅は、ここで認められるより過かに大きく、陰極付近の過かに小さい厚さへ の目じ込めは、遥かに低い電子の移動度に起因すると考えられる。

(j j)励起子拡散長さ

起点からの変位の固有分散 1 " -D r を有する単純な励起子拡散式を思定することができる。 0 2 5 n s を越える励起子の寿命 r が P P V において測定されている。分子半導体における拡散係数 D の大きさの典型的な値は 1×1 0 " c m " s " "程度であり、これらの共役重合体における係数はこれを越えない。従って、これらの値は、 $1 \sim 5$ n m の励起子の位依及さの見情りを与える。

多簡乳光は構造。1 | ~ I Vにおいてのみ収察されるが、最初に構造 I の解析を考えることは有意権である。構造 I の発光スペクトルはMEHPPVの単一重合体圏に特色的であるため、再結合帯域は恐らくMEHPPV層の5 0 nmの厚さ内に限られる。前起した解析から、電子の移動度が I 0 * c m * /V sec 未満である場合は、このような帯域厚さは、クーロン相互作用による電子一正孔捕獲に対してのみ一貫性のあるものである。有機半導体における少数の担体の移動度は、多数の担体のものよりしばしば有意に小さいため、これが其相であると考えられる。他の説明としては、MEHPPV層からPPV層への電子の移動に対するパリヤがあるため、再結合帯域がMEHPPV層に制限されるというものである。

既に示したように、構造!」~「Vにおいては、スペクトルシフトは、カルシウム接点に関接するだけに止まらず層内で発光が生起することを示している。発光層の幅は電子・正孔循環帯域の幅に従って、決定されるというシナリオでは、電子はPPVからMEHPPVへと過過するため、これらの全ての構造における電子の移動に対するバリヤは存在しない。このように、電子・正孔循環帯域は、機つかの重合体層を介して延在し、構造!「「においては200nm以上に違っている。よって励起子は幾つかの異なる重合体層で形成された後、幾つかの重合体層で放射活性をもって延度し、収察された発光スペクトルを与える。よって、構造」においては、再結合帯域は電子注入接点の50nm以内であり、1つの層のみからの発光が収察される。MEHPPV層を出る電子の移動に対するバリヤのために、再結合帯域は延らくこの構造では制限される。

本発明者らは、これらのエレクトロルミネッセンス装置における特徴的な発光 帯域の幅は、一部は電子 – 正孔循接についての統計処理により決定されると考え

この重合体は、ドデシル側類によって可溶性であり、例えば、クロロホルムの熔 液から処理される。これは良好なホトルミネセンスを示し、エレクトロルミネッ センス装置において機能することが示された。

例 1 | の 2 つの前駆体経由層に代えて、 1 TO接点 1 上で P 3 DTの層(厚き500nm)を用い、更に頂部にスピンコートして 100nmの厚きとした P P V 市駆体の層を用い、その後に加熱して P P V へと変換し(200℃、12時間)、例 1 | と同様の体式でデバイスを製造した。 最終段階としてこの上にカルシウムを蒸発した。

これらの特定の厚さは成功するものであることが分ったが、P3DTについては500nm未満の厚さを有するのが望ましい。両者の層の少なくとも一部がデバイスの発光帯域にあるという条件で、これは許容し得るものである。

このデバイスは電荷注入について高い間値電圧を示し、容易に見ることのできる発光を与えるには80V以上を必要とする。この高い配助電圧は、P3DT簡の相当な厚さによるものである。このデバイスについての量子効率は約0.08%であると認められた。

出力された光は内観では漂い赤であると双葉され、相当にPPVの赤に対して P3DTの発光の特徴を示した。PPV簡からの発光はP3DT層を介して目視されたが、ITO/ガラス各体は、P3DTによるPPVの発光の吸収によって 強く減衰されたようである(PPVの発光は、より低いパンドギャップを有する ため、P3DTの吸収パンドに該当する)。

このデバイスは随々の特質を示す:

(i)発光は、陰極に直ぐ隣接していない層で生成される。PPV層からも発

るが、他の可能な説明はある。この極のものの1つは、再結合は(精造1におけるように)カルシウム接点に隣接する50nmの帯域内で生起し得て、再結合帯域から異なる発光帯域へのその後の励起子の転送があるというものである。この転送は幾つかの機構によって生じ得る。第1に、吸収およびより長い波及での再発光があり得るが、これはここで検討するデバイスについては悲痩のあるものではない。これについての1つの理由は、発光収率が100%ではないとして、デバイス効率の付随する低下を認めることを予期し得るというものである。突破的には、表1にまとめたように、1つのデバイスから他のデバイスに渡る効率の変

動は殆どない。

第2に、1つの層から他の層への凸起子の位散がある可能性がある。PPVに おける一重項励起子についての放射活性寿命は「n砂程度である。例定されたホ トルミネセンスの寿命はそれより短く、競合する非放射活性の減変機構があるこ とを示すが、寿命は霊器では250p砂以上であり、これは誠変の前に重合体を 介する励起子の拡散を可能とするものである。PPVの吸内における光励起によ って生成した励起子の移動についての証拠は、吸収およびホトルミネセンススペ クトルの比較によって与えられる。吸収スペクトルにおいて予期されるフォノン 構造が駆逐されるよう、鎮間共役長さ、従って、バンドギャップにおける相当な 広がりを示す重合体サンプルにおいてさえ、発光スペクトルは明瞭なパイプロニ ック構造を示し、このように発光の前に形成された励起子が、中断されない共役 の最大長さをもって、従って、より低いパンドギャップをもって奴部分を移動し たことを示している。励起子の位散は分子半導体においては十二分に研究されて おり、これらの共役重合体膜における条件下では、直接ホッピングまたはフェル スター(Förster) 転送によって生起すると考えられる。半導体中にドーパント として遺択的に導入することのできる、より長い波長の発光を有する発色団への エネルギー転送は、十分に研究された現象である。

この発明の更なる例を以下に説明する。MEH-PPVに代えて、異なる可溶 性の共役重合体を使用する。使用する重合体はポリ(3-ドデンルチエニレン)、 P3DTであり、その化学構造は次の通りである:

光が収察されることが理由あるものとして期待される(例1 1 参照)。 したがってこれは多階発光デバイスの他の例であるが、1 つの層が他の層によって生成された光を吸収する問題が重合体層の厚さにより回避されるよう、最適には改変されるべきである。

(ii) 更に、これは前堅体重合体の層が可溶性の重合体層上に逐次敬重されたデバイスであって、重合体の異なる溶解度の利点があり、共役形態へ変換するのに必要な熱処理の後も構造が投存するものである。

産費上の利用可能性

以上をまとめると、本発明者らは、1を越える層からの発光を伴う多層エレクトロルミネッセンス装置を軽適できることを突き止めた。この種の多層構造は、所定範囲の用途においてデバイス特性を関節するために使用することができる。例えば、少なくとも2つの重合体層を同時に発光させるよう配置することができる。これにより、単層で達成できる場合より広いスペクトルの生成が可能となり(構造11、111およびiV参照)、白色光麗の製造を可能とすることができる。

突き止めた特に重要な点は、発光が生起するデバイスの領域を十分に広く配置することができるため、幾つかの重合体層が同時に発光することができるというものである。恐らくこの理由は、第1に、2つの重合体層の間の界面で電荷の捕捉がない状態では、電子一正孔崩積過程は少なくとも50ナノメーターの重合体の厚さを必要とし、このためこの厚さの領域で励起子が形成されることにある。第2に、一旦形成された励起子は成変する前に拡散し得て、この拡散の過程により発光帯域の幅を更に広げることができる。本発明者らは、最適の性能のためには、以下の点を考慮するようデバイスを製造すべきであることを特定した。例から明らかなように、発光は通常は陸極に原接する重合体の領域から見られるものである。このことは、電子の注入は正孔の注入より困難であり、かつ/または電子は正孔より低い移動度を存することを示す。したかって、1を越える層からの発光は、適切な層を陸極に密接して付着させたデバイスで達成される可能性が高い。他の決定的な特徴は重合体層のバンドギャップである。重合体層の不適切ない。他の決定的な特徴は重合体層のバンドギャップである。重合体層の不適切ない。

特表平7-509339 (8)

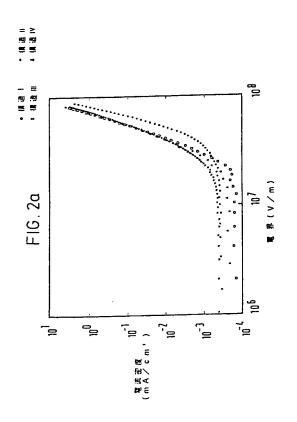
表 1 : 4 つの多箇エレクトロルミネッセンス装置の特性

サンプル指号	I	11	111	IV
版) 序さ (nm)	共型合体 20	MEHPPV 5 0	共配合体 20	共 武合体 20
暦 2 序さ (nm)	PPV 230	PPV 50	MEHPPV 5 0	PPV 30
暦3 厚さ (nm)	MEHPPV 5 0	共型合体 20	PPV 150	共重合体 20
暦 4 厚さ (ヵm)			共重合体 20	
発光の色	赤	オレンジ	オレンジ	贫
量子効率、 7 (%)	0.30	0. 22	0. 24	0. 16
生成に必要な電界 (V/cm):				
1 m A c m - 2	8.0 ×10*	7.1 ×10'	7.4 ×10*	7.1 ×10°
2 m A c m - *	8.6 ×10°	7.7 ×10	7.9 ×10°	7.7 ×10°

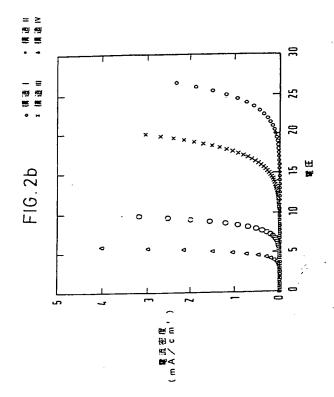
並合体圏 1 は、 I T O 接点の頂部に直接スピンコートした。カルシウム接点は、 重合体圏 3 (またはデバイス I I I の場合は重合体圏 4)の頂部に蒸着した。

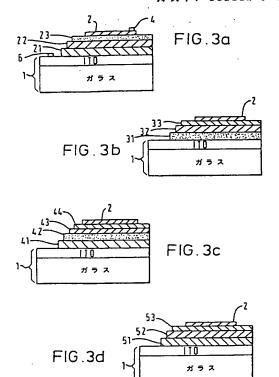
順序付けは、陰極に模様して低いパンドギャップの重合体(MEHPPV)が存在する例!で認められたように、1つの層内のみにおける励起子の完全な循環に 帰着し得る。よって、好ましくはパンドギャップは、電荷担体の輸送および補債

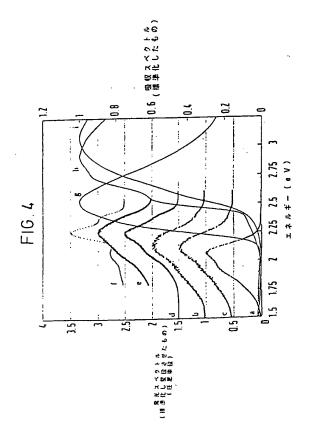
を助成するような順序とする。



特表平7-509339 (9)







				汉 至	يه س	~	PCT/	GB 93/01574
		4; K0		-				
8 FELDS SE	4000				_			
Luven			100mm (r		***			
Int.[1, 1	s 	H05B ;	COSK					
					- 7-			
		**********						Admired to Characters of
Corespond . 1	Cape # 0						+	
Ε	4 Augus	553 950 (705 t 1993 ims 1-14; ex	-					1-7,10
^	28 Augu	443 B61 (SUM st 1991 n the applic ims 1-14					•	1-3, 11-14
^	3 Octob	390 551 (703 er 1990 ims 1-16	HIBA)					1-7,10
^	5 Harch	203 491 (CA) 1 1992 1 185 1-28	BRIDGE A	ESEARCH)				11-13
						-/		
		managed ; P managed films of the get or miner primarie Mineral on ar other the j or describe to primary ments the primary ments to the primary ment		7 ==				
IV. CC. IV.		-				ميوسيل ربق ان		
L	29 SEPTE	4BER 1993	-		1	2023		
Immuseus I	EVROP	LAN PATENT OF	ıcı		DRDU	OT H.C.		
				_ `				

国際 調 査 報 告

This arrows than the prince frontly assistance relating to the trians dominating sizes in the above-positional distributional attents require.

The manager are of execution to the Convey Patent Office EDP file on

The European Fermin Office or in our up batch for firm parameters valid are asserts great for the purpose of inferencess.

29/09/33

記 原元 3月 金 報 27 GB 9301574 SA 77530

M. DOC.340	HTS COMMERCED TO BE RELEVANT CONTINUED PROM THE SECOND SHEETS	
• •	Chairm of Decimals, 400 minutes, where appropriate, of the related participation	Relation to Claim No.
•	WD.A.9 203 490 (CAMBRIDGE RESEARCH) 5 March 1992 cited in the application see claims 1-51	11-13,15
•	MO.A.9 013 148 (CAMBRIDGE RESEARCH) 1 November 1990 cited in the application see claims 1-27	1-3. 11-13
		,
		·
i		

Private descriptions colored in colored reports	04-08-93	Paramatan managan		Publication	
EP-A-0553950		None			
EP-A-0443861	28-08-91	JP-A-	3244630	31-10-91	
		JP-A-	3273087	04-12-91	
		JP-A-	4145192	19-05-92	
EP-A-0390551	03-10-90	JP-A-	3230583	14-10-91	
		JP-A-	3230584	14-10-91	
		JP-A-	3115486	16-05-91	
VD-A-9203491	05-03-92	AU-A-	8436091	17-03-92	
		AU-A-	8501691	17-03-92	
		CA-A-	2089481	25-02-92	
		CA-A-	2089482	25-02-92	
		EP-A-	0544771	09-06-93	
		EP-A-	0544795	09-06-93	
		A0-Y-	9203490	05-03-92	
VO-A-9203490	05-03-92	AU-A-	8436091	17-03-92	
		AU-A-	8501691	17-03-92	
		CA-A-	2089481	25-02-92	
		CA-A-	2089482	25-02-92	
		EP-A-	0544771	09-06-93	
		EP-A-	0544795	09-06-93	
		W0-A-	9203491	05-03-92	
WO-A-9013148	01-11-90	AU-8-	626415	30-07-92	
		AU-A-	5428590	16-11-90	
		EP-A-	0423283	24-04-91	
		JP-T-	4500582	10-01-92	

フロントページの続き

- (72)発明者 ブラッドリー ドナル ドナット コーナ ー イギリス国、ケンブリッジ シャイアー エスジー8 5キューティー ニュー ウィンボール ケンブリッジ ロード 48
- (72) 発明者 パーン ポール レスリー イギリス国、オックスフォード オーエッ クス1 3キューワイ サウス パークス ロード ダイソン ベリンズ ラボラトリ ー (番地なし)
- (72)発明者 クラフト アルノ ドイツ連邦共和国、ディー40231 デュッ セルドルフ カールーゲッセン ストラー セ 170
- (72) 発明者 ブラウン アダム リチャード オランダ国、ヴァル ケンスウァード 553 ビーイー デ クレイェンビーク 199
- (72) 発明者 パローグス ジェリミー ヘンリー イギリス国、ケンブリッジ シービー5 8 エヌエイチ リバーサイド 51
- (72) 発明者 グリーンハム ネイル イギリス国、ケンブリッジ シーピー2 1 ティーエル トリニティー レーン ク レア カレッジ (番地なし)

【公報種別】特許法第17条第1項及び特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成12年12月12日(2000.12.12)

【公表番号】特表平7-509339

【公表日】平成7年10月12日(1995.10.12)

【出願番号】特願平6-504320

【国際特許分類第7版】

HO5B 33/10

CO9K 11/06

HO5B 33/14

[FI]

H05B 33/10

CO9K 11/06

H05B 33/14

手 銃 椎 正 書

¥成12年 7月25日

特許庁長官 駁

1. 事件の表示

平成 6年 物酢椒 第504320号

2、核正をする者

住 所 イギリス団、ケンブリッジ シービー1 2ジェービー ステーション ロード 13 る 存 ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジー リミテッド

3 代 理 人

住 所 東京都設谷区代4末2丁月1番1号

新紀代/ズラワ-15階(〒151-0053)電話(8-3320-1318

(7786) 井理士 千 集 開 宏 (1955)

1. 被正対象管照名 明細書

5 補正対象項目や 「発明の名称」ならびに「発明の要冒」

(1) 発明の名称を『エレクトロルミネッセンス装置およびその製造方法』と 材正します。

(2) 明維書第6頁第15行の

「(i)式(1)のフェニレン程を; とあるのを、

「 (i) ポリ (p フェニレンピニレン) のフェニレン母も) と前正します。